

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁴ C07C 61/22	(11) 공개번호 특 1987-0007094	(43) 공개일자 1987년 08월 14일
(21) 출원번호	특 1987-0000410	
(22) 출원일자	1987년 01월 20일	
(30) 우선권주장	9649 1986년 01월 20일 일본(JP)	
(71) 출원인	286524 1986년 12월 01일 일본(JP) 교오린 세이야쿠 가부시키 가이샤 하기하라 히데	
(72) 발명자	일본국 도오교-도 짜요다-꾸 간다 수루가다이 2쪼메 5반지 이리꾸라 쥬도우 일본국 도오교-도 네리마-꾸 오이주미가꾸엔-쪼 7-수주 10-28 수주에 세이고 일본국 사이따마-겐구끼시-아오바 4-쪼메 13-4 무라야마 사토시 일본국 도찌기-겐시모쥬가-군노기-마찌도모누마 6095 히라이 게이치 일본국 사이따마-겐구끼-시아오바 1-쪼메 1-2-512 이시자끼 다까요시 일본국 사아따마-겐 기따까쥬시까-군 와시미야-마찌 사꾸라다 4-쪼메 9-6 이병호	
(74) 대리인	이병호	

심사청구 : 없음

(54) 벤조일아세트 산 에스테르 유도체의 제조방법

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

벤조일아세트 산 에스테르 유도체의 제조방법

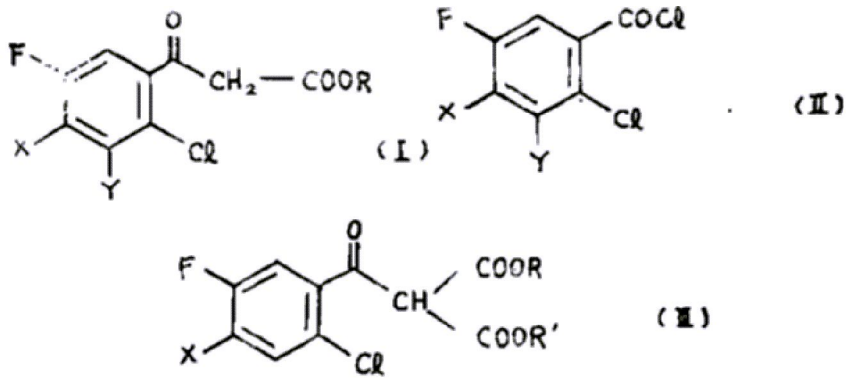
본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

하기 일반식(II)의 화합물을 말론 산 에스테르와 축합시켜 하기 일반식(III)의 벤조일말론 산 에스테르유도체를 수득하고 이 에스테르(III)을 탈카복실화시켜 목적하는 화합물을 수득함을 특징으로 하여 하기 일

반식(1)의 벤조일아세트 산 에스테르 유도체를 제조하는 방법.



상기식에서, R은 저급 알킬 그룹이고, X는 할로겐원자이며, Y는 염소 또는 브롬원자이고, R'는 독립적으로 저급 알킬 그룹이다.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.